C6 Euの磁性

大松一也, 寿荣松宏仁, 伊建宗行, 柳原俊郎, 本河光博, 移山清霓" (筠波大·物質工)A (阪大·理)B

1、はじめに

いくつかの希土類金属は、蒸気反応法により単体でグラファイト層間に挿入し、層間化 合物もつくることができる。その結果、これら希士類金属の磁性イオンがグラファイト層 間に単体で挿入した、新しい磁性も担う物質群も形成することになる。Ca Eu はその1 つであり、Euイオンがインターカレートした、第1ステージ層間化合物である。

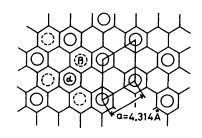
従来、磁気的性質も示すグラファイト層間化台物として、Ni(la, Colla, Fella等の 層間物質が知られている。しかし、C6 E u はこれらの物質と異なった特徴がある。 すなわち、Euが単体で挿入し、最も単純な結晶構造をもっことと、Euが十2価のイオンと して電子をクラファイトながこドに放出し、ドナーとなることである。(NidzーGIC 等はアクセプター型である。)

Co Eu の磁性の起因は、Euの4チ電子であるが、 そのスピン間の相互作用はこれらの伝導電子を媒介と した尺KKY型であると考えられる。

以下にこの磁気的性質を明らかにするが、その特徴 は、磁化過程に複雑なメタ磁性が弾われること。およ び、この磁気構造が通常の2-スピン間交換相互作用 では説明できず、4ースピン間交換相互作用を考慮し なければならないことである。

2、結晶構造1)

Co Eu の結晶構造を第1回に示す。 Euイオンは、 グラファイト層に1層毎に入り(第1ステージ)、 その面内構造はグラファイト 格子と commensurate で、三角格子も形成する。最近接原子問距離は、面内 Eu LAYER→ ()



第1四

C₆Eu

方向には4.314Åで、巨イオンだけも考えれば、大方調密構造(hCP)となる。

3、磁化過程2).8)

磁化の測定は、45kG まではSQUID磁束計(鎬浪大学低温センター)も使用し、 400 kGまでの強磁場測定は大阪大学強磁場実験室のパルスマグネットを使用した。

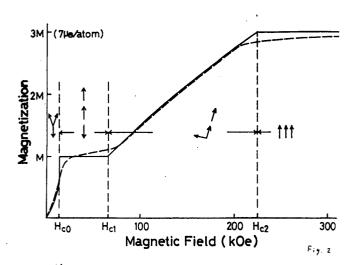
HLC,H∥C配置における磁化の温度依存性を第2回,第3回に示すが、転移点が Tu=40Kに観測され、40K以上では常磁性、40K以下では反弦磁性的な性質をもつ ことが明らかになった。常磁性帯磁率から、キューリー定数CH=6、78(HLC)

4、スピン構造

これらの実験事実にたいし、伊達5 は次のようなモデルを提案した⁴⁾

ELのスピンはすべてC面内に向くと 考え、基底状態は三角スピン配列(AF) であるが、磁場によって三角配列から フェリ磁性(FRI)に、さらに強磁 場ではファンないしフェリを経て、強 磁性(FR)になると考えた。

こうして、20kgくHく80 kgで の¹/3 - メタ磁性は説明することがで きる。



第6図

しかし、FRI相とAF相の自由エネルギーを比較すると、2-スピン間交換相互作用のみ考慮した計算ではAF相の方が安定であり、実験を説明することができない。

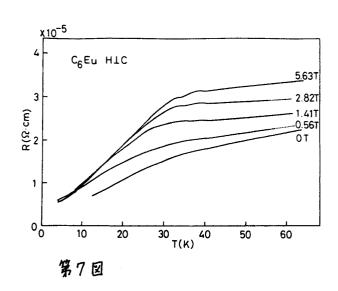
そこで依らは、4-スピン間交換相互作用の効果も考慮することにより、FRI相の自由 エネルギーが低下し、FRI相が出現すること、および、その他のAF相などの出現が実 験をよく再現することを見出した。一(第6図)

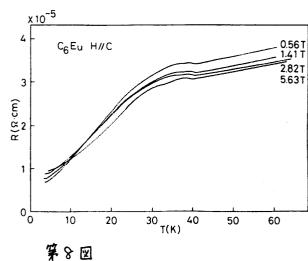
4ースピン間交換相互作用が実験的に認められたのは、このような伝導電子を含む系では初めての例である。

5、電気伝導

電気伝導度、磁気抵抗等の測定は、スピンと伝導電子の相互作用、電荷移動の機構を知るために重要である。

面内方向の電気抵抗の温度依存性を第7図(H1c)、第8図(H∥C)に示す。



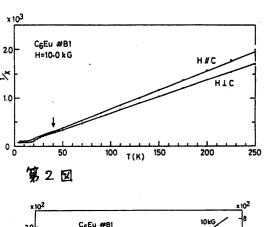


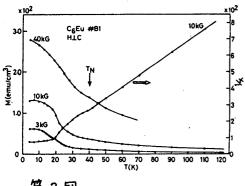
であり、これはEuがほぼワMBの磁気モーメントを もつこと、すなわち2値の状態にあることを示し ている。また、日 = 1、3 ± 1 k (H L c) でお 3.

40 K以下での磁化過程は複雑であり、磁場の 方向によ,て異なる.

まず、H上Cでは第4回に示すように磁化は 14kG附近から急激に増加し、20kGから 80 k年の間ではほぼ一定の値(3/3 MB)を保 ち、その後再び単調に増加し、200kG附近 で飽和し、約748となる。この飽和磁気モーメ こトは、常磁性帯磁率から得られた値に一致し 、Euがグラファイトの層間でナ2価のイオンと なっていることを示している。

つぎに、H~14k年附近で観測される磁化 の急激な変化は、ヒステリシスを伴うものであ るが、これは磁気モーメントの小さな相から大 **きな柏への遷移に相当するものであると考えられる。**

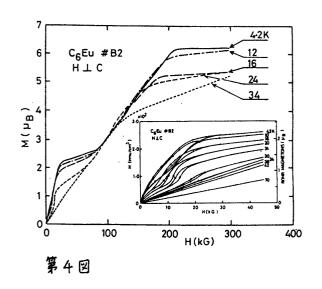


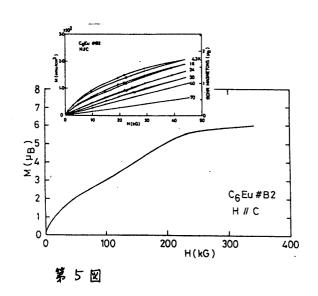


第3図

また、20 kGくHく80 kGにおいて、磁気モーメントが飽和磁気モーメントの約3 の値でほとんど変化しない領域が観測され、比較的安定な磁気相の存在が認められる。 しかし、温度の上昇によって、この領域は次第に狭くなり、約30K附近で消失する。

一方、HICにおける磁化曲線は、第5回に示すようにHの増加とともにほぼ単調に増 加し、HIC配置でみられたような複雑なブタ磁性は認められない。



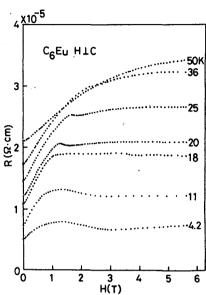


40 K以上では、抵抗は下に比例して増加し、金属的な伝導を示す。ネール点TN以下では、直線からはずれ、約30 K以下ではスピン秩序状態に対応して、抵抗は大きく減少する。 Twには、磁気相転移に対応し、抵抗の折れまかりが認められるが、これは磁場とともに、 わずかに低温側へ移動する。

さらに、30Kと40Kの間で別の抵抗累常が観測された。この異常は、第4図で4-スピン間交換相互作用によって安定化していたFRI相が消失する温度に対応しており、このFRI→AF相転移に付随するものであると考えられる。

鈴木らによる最近の比熱の測定でも、この異常 が認められている。

電気抵抗の磁場依存性は、第9図に示すように 第4図の磁化曲線に対応し、三角スピニ構造(AF) からフェリ構造(FRI)への遷物領域で抵抗の ピークが見られるが、これはスピニのゆらぎによ り、伝導電子が散乱された結果と思われる。



6、おわりに 第9図 今後は電荷移動の機構を知るための実験を行っていく予定である。

- 1) Makrini M. E., Guerard D., Lagrange P. and Herold A., Physica 99B, 481 (1980)
- 2) Suematsu H., Ohmatsu K. and Yoshizaki R., Solid State Commun. 38, 1103 (1981)
- 3) Suematsu H., Ohmatsu K. and Date M. He To be published in Solid State Commun.
- 4) Date M., Sakakibara T. and Suematsu H., To be published.
- 5) Suzuki M., Ohmatsu K. and Syematsu H., 私信